

高技术未来探索



作者：（日）片方善治著；厉仁玉等译

出版社：上海：上海科学技术文献出版社

出版日期：1990.07

总页数：155

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10297064.html>）查找全本阅读方式

高技术未来探索 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10297064.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10297064.html>

书名：高技术未来探索